

開催案内

研究会 開催案内

第5回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成31年2月27日（水）13:00～18:00
会 場：古河電気工業 横浜事業所（神奈川県横浜市）
テーマ：新しい光技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第5回 自動車・モビリティフォトニクス研究会

日 時：平成31年2月28日（木）13:00～17:30
会 場：住友電気工業 東京本社（港区元赤坂）
テーマ：車と通信
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/am/amstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: amstudy@oitda.or.jp

第4回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成31年3月1日（金）13:00～17:00
会 場：中央大学理工学部 後楽園キャンパス（文京区春日）
テーマ：生体・バイオ・医療応用
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 間瀬 E-mail: omat@oitda.or.jp

第5回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成31年3月5日（火）13:00～17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館（江東区青海）
テーマ：高強度レーザーの最前線
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第5回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成31年3月12日（火）13:00～17:30
会 場：情報通信研究機構（小金井市貫井北町）
テーマ：耐災害・防災ネットワーク
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 吉原 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp